

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-58378

(P2000-58378A)

(43)公開日 平成12年2月25日(2000.2.25)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テマコード [*] (参考)
H 0 1 G 4/30	3 0 1	H 0 1 G 4/30	3 0 1 E 4 G 0 3 1
C 0 4 B 35/46		H 0 1 B 3/12	3 0 3 5 E 0 8 2
H 0 1 B 3/12	3 0 3	C 0 4 B 35/46	D 5 G 3 0 3

審査請求 未請求 請求項の数7 O L (全 15 頁)

(21)出願番号 特願平10-227203

(22)出願日 平成10年8月11日(1998.8.11)

(71)出願人 000006231

株式会社村田製作所

京都府長岡京市天神二丁目26番10号

(72)発明者 和田 信之

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式
会社村田製作所内

(72)発明者 柴田 将充

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式
会社村田製作所内

(72)発明者 平松 隆

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式
会社村田製作所内

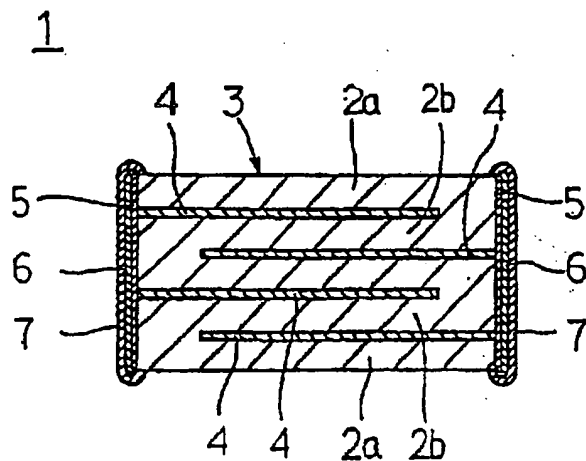
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 積層セラミックコンデンサ

(57)【要約】

【課題】高電界強度下での誘電率の低下が小さく、耐めつき液性に優れて信頼性が高く、B特性及びX7R特性を満足する、内部電極にNiを使用した積層セラミックコンデンサを提供する。

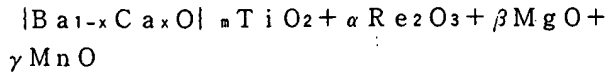
【解決手段】誘電体は、 $|Ba_{1-x}Ca_xO| \cdot TiO_2 + \alpha Re_2O_3 + \beta MgO + \gamma MnO$ (但し、 Re_2O_3 は、 Y_2O_3 、 Gd_2O_3 、 Tb_2O_3 、 Dy_2O_3 、 Ho_2O_3 、 Er_2O_3 、 Yb_2O_3 のうち少なくとも1種)で表される主成分100重量部に対して、 $Li_2O-B_2O_3-(Si, Ti)O_2$ 酸化物、 $Al_2O_3-MO-B_2O_3$ (但し、 MO は BaO 、 CaO 、 SrO 、 MgO 、 ZnO 及び MnO のうち少なくとも1種)酸化物、及び SiO_2 から選ばれる1種を0.2~5.0重量部含有した材料からなる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の誘電体セラミック層と、該誘電体セラミック層間に形成された内部電極と、該内部電極に電氣的に接続された外部電極とを備えた積層セラミックコンデンサにおいて、

前記誘電体セラミック層が、次の組成式、



(但し、 Re_2O_3 は、 Y_2O_3 、 Gd_2O_3 、 Tb_2O_3 、 Dy_2O_3 、 Ho_2O_3 、 Er_2O_3 及び Yb_2O_3 の中から選ばれる少なくとも1種以上であり、 α 、 β 及び γ はモル比を表わし

$$0.001 \leq \alpha \leq 0.10$$

$$0.001 \leq \beta \leq 0.12$$

$$0.001 < \gamma \leq 0.12$$

$$1.000 < m \leq 1.035$$

$$0.005 < x \leq 0.22$$

の範囲内にある)で表わされ、かつ該誘電体セラミック層に用いる $\{Ba_{1-x}Ca_xO\}_mTiO_2$ 原料中のアルカリ金属酸化物の含有量が0.02重量%以下である主成分100重量部に対して、第1の副成分を $Li_2O-B_2O_3-(Si, Ti)O_2$ 系の酸化物とし、第2の副成分を $Al_2O_3-MO-B_2O_3$ 系の酸化物(但し、 MO は BaO 、 CaO 、 SrO 、 MgO 、 ZnO 及び MnO の中から選ばれる少なくとも1種である)の酸化物とし、第3の副成分を SiO_2 としたときに、該第1、第2及び第3の副成分から選ばれる1種を0.2~5.0重量部含有しており、

前記内部電極はニッケルまたはニッケル合金からなることを特徴とする、積層セラミックコンデンサ。

【請求項2】 前記誘電体セラミック層に用いる $\{Ba_{1-x}Ca_xO\}_mTiO_2$ 原料の平均粒径は、0.1~0.7 μm であることを特徴とする、請求項1記載の積層セラミックコンデンサ。

【請求項3】 前記第1の副成分は、 $xLi_2O-yB_2O_3-z(Si_wTi_{1-w})O_2$ (但し、 x 、 y 及び z はモル%であり、 w は $0.30 \leq w \leq 1.0$ の範囲内にある)で表わしたとき、それぞれの成分を頂点とする三元組成図の

$$A(x=0, y=20, z=80)$$

$$B(x=19, y=1, z=80)$$

$$C(x=49, y=1, z=50)$$

$$D(x=45, y=50, z=5)$$

$$E(x=20, y=75, z=5)$$

$$F(x=0, y=80, z=20)$$

で示される各点を結ぶ直線で囲まれた領域の内部又は線上にあることを特徴とする、請求項1又は請求項2記載の積層セラミックコンデンサ。

【請求項4】 前記第1の副成分中には、前記 $Li_2O-B_2O_3-(Si, Ti)O_2$ 系の酸化物100重量部

に対して、 Al_2O_3 及び ZrO_2 のうち少なくとも1種を合計で20重量部以下(但し、 ZrO_2 は10重量部以下)含有することを特徴とする、請求項3記載の積層セラミックコンデンサ。

【請求項5】 前記第2の副成分は、 $xAl_2O_3-yMO-zB_2O_3$ (但し、 x 、 y 及び z はモル%である)で表わしたとき、それぞれの成分を頂点とする三元組成図の

$$A(x=1, y=14, z=85)$$

$$B(x=20, y=10, z=70)$$

$$C(x=30, y=20, z=50)$$

$$D(x=40, y=50, z=10)$$

$$E(x=20, y=70, z=10)$$

$$F(x=1, y=39, z=60)$$

で示される各点を結ぶ直線で囲まれた領域の内部又は線上にあることを特徴とする、請求項1又は請求項2記載の積層セラミックコンデンサ。

【請求項6】 前記外部電極は、導電性金属粉末、又はガラスフリットを添加した導電性金属粉末の焼結層からなることを特徴とする、請求項1~5のうちいずれかに記載の積層セラミックコンデンサ。

【請求項7】 前記外部電極は、導電性金属粉末、又はガラスフリットを添加した導電性金属粉末の焼結層と、その上に形成されためっき層からなることを特徴とする、請求項1~5のうちいずれかに記載の積層セラミックコンデンサ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、電子機器に用いられる積層セラミックコンデンサ、特に、ニッケル又は、ニッケル合金からなる内部電極を有する積層セラミックコンデンサに関する。

【0002】

【従来の技術】 積層セラミックコンデンサはセラミック素子と内部電極金属が積層されたものである。最近では、コスト低減のため内部電極に高価な貴金属である Ag や Pd に代わって安価な卑金属である Ni が用いられるようになった。 Ni を電極に用いる場合には、 Ni が酸化されない還元雰囲気中で焼成する必要がある。還元雰囲気中での焼成では、チタン酸バリウムからなるセラミックは本来、還元されて半導体化する。しかしながら、例えば、特公昭57-42588号公報に示されるような、チタン酸バリウム固溶体における、バリウムサイト／チタンサイトの比を化学量論比より過剰にした誘電体材料の非還元化技術が発明されて以来、 Ni を電極とした積層セラミックコンデンサの実用化が可能となり、その生産量が拡大している。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】 近年のエレクトロニクス発展に伴い電子部品の小型化が急速に進行し、積層

セラミックコンデンサも小型化、大容量化の傾向が顕著である。又、これら積層セラミックコンデンサは、小型大容量化とともに静電容量の温度安定性が求められており、これまでの積層セラミックコンデンサ用のセラミック材料の開発は、誘電率の温度特性がよく、しかも高い誘電率を持たせることに主眼が置かれていた。そして温度特性のよい高誘電率材料として多くの材料が提案され、実用化されてきた。これらは、いずれも誘電率が3000以上と高い材料である。そして、これらの材料が提供されたことによって、静電容量の温度変化が少なく高容量の積層セラミックコンデンサが可能となり、市場拡大に大いに貢献してきた。

【0004】しかしながら、近年ではさらに小型大容量化の要求が強まり、誘電体セラミック層をさらに薄層化し、かつ多層化する必要が生じてきた。ところが、薄層化することにより誘電体には高電界強度の電圧が印加されることになり、従来の材料では誘電率が低下する、温度特性が悪化する、信頼性が低下するなどの不都合が生じ、積層セラミックコンデンサの大容量化にとって大きな支障となっていた。特に、積層セラミックコンデンサの誘電体層の厚みを5 μ m以下にまで薄層化すると、内部電極間のセラミック粒子の個数が10個以下程度と少なくなり、信頼性の低下が著しく、薄層化に限界が生じていた。このため、信頼性の高いしかも誘電率の電界強度に対する安定性に優れた材料の開発が望まれている。

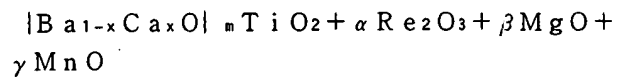
【0005】又、積層セラミックコンデンサにおいては、回路基板などへの実装の自動化に対応するために、外部電極として導電性金属粉末の焼き付け電極の上にはんだなどのめっき層が形成されるのが一般的である。このめっき層の形成方法としては、電解めっきが一般的である。一方、誘電体セラミックには焼結助材としてホウ素を含む酸化物あるいはガラスを添加するものがある。ところが、これら添加物を用いた誘電体セラミックは耐めっき性が悪く、めっき層形成のためにめっき液に積層セラミックコンデンサを浸漬することにより特性が低下することがある。特に誘電体セラミック層を薄層化したものについては、その信頼性の低下が著しくなるという問題点があった。

【0006】そこで、本発明の目的は、誘電体セラミック層を薄層にして高電圧を印加した場合でも誘電率の低下が小さく、実際の高電界がかけられた状態で安定した静電容量を示し、静電容量の温度特性がJIS規格で規定するB特性及びEIA規格で規定するX7R特性を満足し、耐めっき液性に優れて信頼性の高い、誘電体セラミック層を薄層化した大容量の積層セラミックコンデンサを提供することにある。

【0007】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、本発明の積層セラミックコンデンサは、複数の誘電体セラミック層と、該誘電体セラミック層間に形成され

た内部電極と、該内部電極に電気的に接続された外部電極とを備えた積層セラミックコンデンサにおいて、前記誘電体セラミック層が、次の組成式、



(但し、 Re_2O_3 は、 Y_2O_3 、 Gd_2O_3 、 Tb_2O_3 、 Dy_2O_3 、 Ho_2O_3 、 Er_2O_3 及び Yb_2O_3 の中から選ばれる少なくとも1種以上であり、 α 、 β 及び γ はモル比を表わし、 $0.001 \leq \alpha \leq 0.10$ 、 $0.001 \leq \beta \leq 0.12$ 、 $0.001 < \gamma \leq 0.12$ 、 $1.000 < m \leq 1.035$ 、 $0.005 < x \leq 0.22$ の範囲内にある)で表わされ、かつ該誘電体セラミック層に用いる

$\{Ba_{1-x}Ca_xO\}_mTiO_2$ 原料中のアルカリ金属酸化物の含有量が0.02重量%以下である主成分100重量部に対して、第1の副成分を $Li_2O-B_2O_3-(Si, Ti)O_2$ 系の酸化物とし、第2の副成分を $Al_2O_3-MO-B_2O_3$ 系の酸化物(但し、 MO は BaO 、 CaO 、 SrO 、 MgO 、 ZnO 及び MnO の中から選ばれる少なくとも1種である)の酸化物とし、第3の副成分を SiO_2 としたときに、該第1、第2及び第3の副成分から選ばれる1種を0.2~5.0重量部含有しており、前記内部電極はニッケルまたはニッケル合金からなることを特徴とする。

【0008】又、前記誘電体セラミック層に用いる $\{Ba_{1-x}Ca_xO\}_mTiO_2$ 原料の平均粒径は、0.1~0.7 μ mであることを特徴とする。

【0009】又、前記第1の副成分は、 $xLi_2O-yB_2O_3-z(Si_wTi_{1-w})O_2$ (但し、 x 、 y 及び z はモル%であり、 w は $0.30 \leq w \leq 1.0$ の範囲内にある)で表わしたとき、それぞれの成分を頂点とする三元組成図の、A($x=0$ 、 $y=20$ 、 $z=80$)、B($x=19$ 、 $y=1$ 、 $z=80$)、C($x=49$ 、 $y=1$ 、 $z=50$)、D($x=45$ 、 $y=50$ 、 $z=5$)、E($x=20$ 、 $y=75$ 、 $z=5$)、F($x=0$ 、 $y=80$ 、 $z=20$)で示される各点を結ぶ直線で囲まれた領域の内部又は線上にあることを特徴とする。

【0010】又、前記第1の副成分中には、前記 $Li_2O-B_2O_3-(Si, Ti)O_2$ 系の酸化物100重量部に対して、 Al_2O_3 及び ZrO_2 のうち少なくとも1種を合計で20重量部以下(但し、 ZrO_2 は10重量部以下)含有することを特徴とする。

【0011】又、前記第2の副成分は、 $xAl_2O_3-yMO-zB_2O_3$ (但し、 x 、 y 及び z はモル%である)で表わしたとき、それぞれの成分を頂点とする三元組成図の、A($x=1$ 、 $y=14$ 、 $z=85$)、B($x=20$ 、 $y=10$ 、 $z=70$)、C($x=30$ 、 $y=20$ 、 $z=50$)、D($x=40$ 、 $y=50$ 、 $z=10$)、E($x=20$ 、 $y=70$ 、 $z=10$)、F($x=1$ 、 $y=39$ 、 $z=60$)で示される各点を結ぶ直線で囲まれた領域の内部又は線上にあることを特徴とする。

10

20

30

40

50

【0012】又、前記外部電極は、導電性金属粉末、又はガラスフリットを添加した導電性金属粉末の焼結層からなることを特徴とする。

【0013】さらに、前記外部電極は、導電性金属粉末、又はガラスフリットを添加した導電性金属粉末の焼結層と、その上に形成されためっき層からなることを特徴とする。

【0014】

【発明の実施の形態】まず、本発明の積層セラミックコンデンサを、図面に基づき説明する。図1は本発明の積層セラミックコンデンサの一例を示す断面図、図2は図1の積層セラミックコンデンサのうち、内部電極を有する誘電体セラミック層部分を示す平面図、図3は図1の積層セラミックコンデンサのうち、セラミック積層体部分を示す分解斜視図である。本発明の積層セラミックコンデンサ1は図1に示すように、内部電極4を介して複数枚の誘電体セラミック層2a、2bを積層して得られたセラミック積層体3の両端面に、外部電極5、並びに必要により第1のめっき層6及び第2のめっき層7が形成されたものである。

【0015】誘電体セラミック層2a、2bは、チタン酸バリウムカルシウム $[Ba_{1-x}Ca_xO] \cdot TiO_2$ と、 Y_2O_3 、 Gd_2O_3 、 Tb_2O_3 、 Dy_2O_3 、 Ho_2O_3 、 Er_2O_3 及び Yb_2O_3 の中から選ばれる少なくとも1種以上と、 MgO と、 MnO を主成分とし、副成分として $Li_2O-B_2O_3-(Si, Ti)O_2$ 系の酸化物、 $Al_2O_3-MO-B_2O_3$ 系 (MO は BaO 、 CaO 、 SrO 、 MgO 、 ZnO 及び MnO の中から選ばれる少なくとも1種類) の酸化物、及び SiO_2 から選ばれる1種を含有させた誘電体磁器組成物で構成される。これによって、還元性雰囲気中で焼成しても、半導体化することなく焼成することができ、静電容量の温度特性がJIS規格で規定するB特性及びEIA規格で規定するX7R特性を満足し、室温及び高温の絶縁抵抗の高い、高信頼性で絶縁耐力の優れた積層セラミックコンデンサが得られる。

【0016】ここで、チタン酸バリウムカルシウム原料として、平均粒径が0.1~0.7 μm のものをを用いることによって、誘電体セラミック層が薄く電界強度が高くなった場合でも誘電率の電界による変化が小さく、又、信頼性の高い積層セラミックコンデンサが得られる。又、誘電体セラミックは、Re成分(但し、Reは、Y、Gd、Tb、Dy、Ho、Er及びYbの中から選ばれる少なくとも1種以上)が焼成時の拡散によって粒界近傍及び粒界に存在するコア・シェル構造を取る。

【0017】又、チタン酸バリウムカルシウム原料として、 Na_2O 、 K_2O などのアルカリ金属酸化物の含有量が0.02重量%以下のものをを用いることによって、信頼性の高い誘電体得られる。

【0018】又、チタン酸バリウムカルシウム原料としての(バリウム+カルシウム)/チタンの比(n)は特に限定しない。粉末原料作製の安定性を考えた場合、nは0.990~1.035であれば、合成された粉末の粒径バラツキが小さく望ましい。

【0019】又、上記主成分中に含有させた $Li_2O-B_2O_3-(Si, Ti)O_2$ 系の酸化物によって、1250℃以下と比較的低温度で焼結させることができ、めっきによる特性の劣化がない。又、前記 $Li_2O-B_2O_3-(Si, Ti)O_2$ 系の酸化物に Al_2O_3 、 ZrO_2 を含有させることで、より高い絶縁抵抗が得られる。又、上記主成分中に含有させた $Al_2O_3-MO-B_2O_3$ 系の酸化物によって、焼結性がよくなるとともに、めっきによる特性の劣化がない。さらに、上記主成分中に含有させた SiO_2 によって、焼結性がよくなるとともに、めっきによる特性の劣化がない。

【0020】次に、内部電極4は、卑金属であるニッケル又はニッケル合金によって構成される。

【0021】又、外部電極5は、Ag、Pd、Ag-Pd、Cu、Cu合金などの種々の導電性金属の焼結層、又は、上記導電性金属粉末と $B_2O_3-Li_2O-SiO_2-BaO$ 系、 $B_2O_3-SiO_2-BaO$ 系、 Li_2O-SiO_2-BaO 系、 $B_2O_3-SiO_2-ZnO$ 系などの種々のガラスフリットとを配合した焼結層によって構成される。そして、この焼結層の上に、めっき層を形成することができる。このめっき層としては、Ni、Cu、Ni-Cu合金などからなる第1のめっき層6のみでもよいし、さらにその上にはんだ、錫などの第2のめっき層7を形成してもよい。

【0022】次に、本発明の積層セラミックコンデンサの製造方法について、図1~3を参照して製造工程順に説明する。まず、誘電体セラミック用の原料として、酸化物や炭酸塩などを高温で反応させる固相法により作製した原料粉末や、アルコキシド法あるいは水熱合成法などの湿式合成法により作製した原料粉末を準備する。なお、添加剤などは、酸化物や炭酸塩などの粉末以外に、アルコキシド、有機金属などの溶液を用いることもできる。

【0023】その後、準備した原料を所定の組成比率に秤量し混合した後、有機バインダを加えてスラリー化し、シート状に成形してグリーンシート(誘電体セラミック層2a、2b)を得る。次いで、グリーンシート(誘電体セラミック層2b)の一面にニッケル又はニッケル合金からなる内部電極4を形成する。なお、内部電極4を形成する方法は、スクリーン印刷などによる形成でも、蒸着、めっき法による形成でも構わない。

【0024】その後、内部電極4を有するグリーンシート(誘電体セラミック層2b)を必要枚数積層し、図3に示す如く、内部電極を有しないグリーンシート(誘電体セラミック層2a)に挟んで圧着し、積層体とする。

そして、この積層体を還元雰囲気中、所定の温度にて焼成し、セラミック積層体3を得る。

【0025】その後、セラミック積層体3の両端面に、内部電極4と電気的に接続するように、一対の外部電極5を形成する。なお、一般的に、外部電極5は、材料となる金属粉末ペーストを焼成により得たセラミック積層体3に塗布して、焼き付けることによって形成されるが、焼成前に塗布して、セラミック積層体3と同時に形成することもできる。

【0026】そして最後に、外部電極5上に必要に応じ、第1のめっき層6、第2のめっき層7を形成し、積*

*層セラミックコンデンサ1を完成させる。

【0027】

【実施例】（実施例1）まず、出発原料としてTiO₂、BaCO₃及びCaCO₃を準備し、混合粉碎した後、1000℃以上の温度で加熱して、表1に示す9種類のチタン酸バリウムカルシウムを合成した。なお、原料の粒子径は走査型電子顕微鏡で観察し、その平均粒径を求めた。

【0028】

【表1】

チタン酸バリウム カルシウムの種類	(Ba _{1-x} Ca _x O) _n TiO ₂ x	(Ba+Ca)/Ti n	不純物含有量(重量%) アルカリ金属酸化物	平均粒径 (μm)
A	0.003	1.000	0.003	0.50
B	0.100	1.000	0.010	0.50
C	0.200	0.998	0.012	0.50
D	0.250	0.998	0.015	0.50
E	0.100	1.000	0.062	0.50
F	0.080	1.005	0.003	0.15
G	0.100	1.008	0.020	0.25
H	0.100	1.000	0.010	0.75
I	0.100	1.000	0.010	0.08

【0029】又、第1の副成分として0.25Li₂O-0.10B₂O₃-0.07TiO₂・0.58SiO₂（モル比）の組成割合になるように、各成分の酸化物、炭酸塩及び水酸化物を秤量し、混合粉碎して粉末を得た。同様に、第2の副成分として、0.25Al₂O₃-0.17BaO-0.03MnO-0.55B₂O₃（モル比）の組成割合になるように、各成分の酸化物、炭酸塩及び水酸化物を秤量し、混合粉碎して粉末を得た。次に、これら第1及び第2の副成分の粉末を別々の白金ルツボ中において、1400℃まで加熱した後、急冷し、粉碎することによって、平均粒径が1μm以下のそれぞれの酸化物粉末を得た。

【0030】次に、チタン酸バリウムカルシウムとしての(Ba, Ca)/Tiモル比mを調整するためのBaCO₃あるいはTiO₂、及び純度99%以上のY₂O₃、Gd₂O₃、Tb₂O₃、Dy₂O₃、Ho₂O₃、Er₂O₃、

Yb₂O₃、MgO及びMnOを準備した。これらの原料粉末と第1又は第2の副成分である上記酸化物粉末を表2に示す組成になるように秤量した。なお、第1、及び第2の副成分の添加量は、主成分[Ba_{1-x}Ca_xO]・TiO₂+αRe₂O₃+βMgO+γMnO]100重量部に対する添加重量部数である。そして、この秤量物にポリビニルブチラル系バインダー及びエタノールなどの有機溶剤を加えて、ボールミルにより湿式混合し、セラミックスラリーを調整した。このセラミックスラリーをドクターブレード法によりシート成形し、厚み4.5μmの矩形のグリーンシートを得た。次に、このセラミックグリーンシート上に、Niを主体とする導電ペーストを印刷し、内部電極を構成するための導電ペースト層を形成した。

【0031】

【表2】

試料 番号	[Ba _{1-x} CaxO]m·TiO ₂ +αRe ₂ O ₃ +βMgO+γMnO チタン酸バリウム カルシウムの種類	X	m	α										β		γ		第1の副成分 (重量部)	第2の副成分 (重量部)
				Y ₂ O ₃	Gd ₂ O ₃	Tb ₂ O ₃	Dy ₂ O ₃	Ho ₂ O ₃	Er ₂ O ₃	Yb ₂ O ₃	β	γ							
*1	A	0.003	1.01	0	0	0	0.02	0	0	0	0	0.02	0.005	1	0				
*2	D	0.250	1.01	0	0	0	0.02	0	0	0	0	0.02	0.005	1	0				
*3	B	0.100	1.01	0	0	0	0.0005	0	0	0	0	0.02	0.005	1	0				
*4	B	0.100	1.01	0	0	0	0.11	0	0	0	0	0.02	0.005	1	0				
*5	B	0.100	1.01	0	0	0	0.02	0	0	0	0	0.0008	0.005	1	0				
*6	B	0.100	1.01	0	0	0	0.02	0	0	0	0	0.13	0.005	1	0				
*7	B	0.100	1.01	0	0	0	0.02	0	0	0	0	0.02	0.0008	1	0				
*8	B	0.100	1.01	0	0	0	0.02	0	0	0	0	0.02	0.13	1	0				
*9	B	0.100	0.995	0	0	0	0.02	0	0	0	0	0.02	0.005	1	0				
*10	B	0.100	1	0	0	0	0.02	0	0	0	0	0.02	0.005	1	0				
*11	B	0.100	1.036	0	0	0	0.02	0	0	0	0	0.02	0.005	1	0				
*12	B	0.100	1.01	0	0	0	0.02	0	0	0	0	0.02	0.005	0	0				
*13	B	0.100	1.01	0	0	0	0.02	0	0	0	0	0.02	0.1	0	0				
*14	B	0.100	1.01	0	0	0	0.02	0	0	0	0	0.02	0.005	5.5	0				
*15	B	0.100	1.01	0	0	0	0.02	0	0	0	0	0.02	0.005	0	5.5				
*16	E	0.100	1.01	0	0	0	0.02	0	0	0	0	0.02	0.005	1	0				
17	H	0.100	1.01	0	0	0	0.02	0	0	0	0	0.02	0.005	1	0				
18	I	0.100	1.01	0	0	0	0.02	0	0	0	0	0.02	0.005	1	0				
19	G	0.100	1.025	0.025	0	0	0	0	0	0	0	0.02	0.005	0	1				
20	G	0.100	1.02	0	0.08	0	0	0	0	0	0	0.05	0.008	4	0				
21	G	0.100	1.015	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0.05	0.005	3	0				
22	B	0.100	1.01	0	0	0	0	0.02	0	0	0	0.02	0.05	2	0				
23	B	0.100	1.01	0	0	0	0	0	0	0.02	0	0.02	0.05	0	1				
24	C	0.200	1.005	0	0	0	0	0	0	0	0.03	0.02	0.05	0	1				
25	C	0.200	1.005	0.005	0	0	0.02	0	0	0	0	0.02	0.005	0	1				
26	F	0.080	1.015	0.005	0.015	0	0	0	0	0	0	0.02	0.005	2	0				
27	F	0.080	1.015	0	0	0	0.02	0	0	0	0	0.02	0.005	0	2				

*印は本発明の範囲外

【0032】その後、導電ペースト層が形成されたセラミックグリーンシートを導電ペースト層の引き出されている側が互い違いとなるように複数枚積層し、積層体を得た。この積層体を、N₂雰囲気中にて350℃の温度に加熱し、バインダーを燃焼させた後、酸素分圧10⁻⁹～10⁻¹²MPaのH₂-N₂-H₂Oガスからなる還元性雰囲気中において表3に示す温度で2時間焼成し、セラミック焼結体を得た。

【0033】焼成後、得られたセラミック焼結体の両端面にB₂O₃-Li₂O-SiO₂-BaO系のガラスフリットを含有するAgペーストを塗布し、N₂雰囲気中で600℃の温度で焼付け、内部電極と電気的に接続された外部電極を形成した。

【0034】その後、硫酸ニッケル、塩化ニッケル及びホウ酸からなるニッケルめっき液を用意し、バレルめっき法にて銀外部電極上にニッケルめっき層を形成した。次いで、AS浴（アルカノールスルホン酸）からなるはんだめっき液を用意し、バレルめっき法によって、ニッケルめっき層の上にはんだめっきをして、外部電極がめっき層で覆われた積層セラミックコンデンサを得た。このようにして得られた積層セラミックコンデンサの外形寸法は幅：5.0mm、長さ：5.7mm、厚さ：2.4mmであり、内部電極間に介在する誘電体セラミック層の厚みは3μmであった。又、有効誘電体セラミック層の総数は5であり、一層当たりの対向電極の面積は16.3×10⁻⁶m²であった。

【0035】次に、これらこれら積層セラミックコンデンサの電気的特性を測定した。静電容量及び誘電損失 ($\tan \delta$) は自動ブリッジ式測定器を用い、JISC 5102にしたがって測定し、得られた静電容量から誘電率を算出した。又、絶縁抵抗計を用い、10Vの直流電圧を2分間印加して25℃での絶縁抵抗を求め、比抵抗 (ρ) を算出した。

【0036】又、DCバイアス特性を測定した。即ち、直流電圧を15V印加 (即ち、5kV/mm印加) した状態での静電容量を求め、直流電圧を印加しない場合の静電容量に対する容量変化率 ($\Delta C\%$) を求めた。

【0037】又、温度変化に対する静電容量の変化率を測定した。この容量温度変化率については、20℃での静電容量を基準とした-25℃から85℃間の変化率の*

*最大値 ($\Delta C/C20$) と、25℃での静電容量を基準とした-55℃から125℃間の変化率の最大値 ($\Delta C/C25$) を求めた。

【0038】又、高温負荷試験として、温度150℃にて直流電圧を30V印加して、その絶縁抵抗の経時変化を測定した。なお、高温負荷試験では、各試料の絶縁抵抗値が $10^5 \Omega$ 以下になったときの時間を寿命時間とし、複数の試料についての平均寿命時間を求めた。

【0039】さらに、昇圧速度100V/秒でDC電圧を印加し、絶縁破壊電圧を測定した。以上の結果を表3に示す。

【0040】

【表3】

試料 番号	焼成 温度 (℃)	誘電率	誘電 損失 $\tan \delta$ (%)	容量変化率			比抵抗 ρ ($\Omega \cdot \text{cm}$)	絶縁破壊電圧 DC (kV/mm)	平均寿命 時間 (h)
				$\Delta C\%$	$\Delta C/C20\%$	$\Delta C/C25\%$			
				DC 5Kv/mm	-25~+85℃ (%)	-55~+125℃ (%)			
*1	1300	3310	3.8	-66	-9.5	-15.6	13.1	14	3
*2	1250	1090	9.5	-33	-4.3	-6.1	13.1	15	26
*3	1250	2540	5.1	-57	-3.3	-9.7	13.2	14	1
*4	1250	1200	3.6	-41	-18.4	-23.4	13.3	15	21
*5	1250	2470	3.3	-59	-14.8	-22.9	12.6	14	74
*6	1350	1570	3.7	-41	-6.7	-14.2	13.1	14	3
*7	1250	1890	2.8	-44	-9.4	-14.8	11.7	13	3
*8	1250	1830	2.7	-41	9.5	-14.7	12.1	14	5
*9	1250	2070	3.9	-55	-12.4	-19.6	11.4	9	-
*10	1250	2050	4.7	-58	-12.7	-18.4	11.5	9	-
*11	1300	1950	4.4	-51	-9.3	-14.7	12.2	10	1
*12	1350	1810	5.3	-47	-9.2	-14.1	11.5	11	-
*13	1350	1630	5.2	-48	-9.3	-14.5	11.7	12	1
*14	1200	1570	3.5	-47	-13.8	-29.5	13.2	14	7
*15	1200	1680	3.3	-45	-13.5	-27.7	13.1	14	5
*16	1250	1750	3.7	-45	-10.8	-15.4	13.1	14	18
17	1250	2470	3.4	-52	-5.1	-7.7	13.2	14	54
18	1150	1050	2.3	-31	-7.7	-14.3	13.4	14	162
19	1175	1450	2.4	-33	-9.7	-14.7	13.2	14	108
20	1150	1260	2.3	-31	-9.4	-14.3	13.3	15	111
21	1175	1310	2.5	-32	-9.5	-14.8	13.3	14	107
22	1200	1920	2.5	-41	-8.5	-12.8	13.2	14	83
23	1250	1990	2.4	-43	-8.5	-12.5	13.3	14	81
24	1250	1430	2.5	-37	-7.1	-10.2	13.1	14	110
25	1250	1450	2.5	-35	-6.8	-10.8	13.2	14	120
26	1175	1160	2.4	-33	-9.7	-14.3	13.2	14	91
27	1175	1270	2.1	-32	-9.8	-14.7	13.2	14	94

*印は本発明の範囲外

- : 測定不能

【0041】又、得られた積層セラミックコンデンサの断面を研磨し化学エッチングして、誘電体セラミックのグレイン径を走査型電子顕微鏡で観察したところ、本発明の範囲内の試料においては、いずれも原料であるチタン酸バリウムカルシウムの粒子径とほとんど同じであった。

【0042】表1～表3から明らかなように、本発明による積層セラミックコンデンサでは、温度に対する静電

容量の変化率が-25℃～+85℃の範囲でJIS規格に規定するB特性規格を満足し、-55℃と125℃の範囲内でEIA規格に規定するX7R特性規格を満足する。しかも、5kV/mmのDC電圧を印加した場合の容量変化率が5%以内と小さく、薄層での使用に際しても静電容量の変化が小さい。さらに、高温負荷試験での平均寿命時間は54時間以上と長く、焼成温度も1250℃以下の温度で焼成可能である。

【0043】ここで、本発明の組成限定理由について説明する。 $[Ba_{1-x}Ca_xO]_mTiO_2 + \alpha Re_2O_3 + \beta MgO + \gamma MnO$ + 第1の副成分又は第2の副成分（但し、 Re_2O_3 は、 Y_2O_3 、 Gd_2O_3 、 Tb_2O_3 、 Dy_2O_3 、 Ho_2O_3 、 Er_2O_3 及び Yb_2O_3 の中から選ばれる少なくとも1種以上であり、 α 、 β 及び γ はモル比を表わす）系において、試料番号1のように、 CaO 量 x が0.005以下の場合には、電圧印加による容量変化率が大きく、平均寿命時間が極端に短くなり好ましくない。一方、試料番号2のように CaO 量 x が0.22を超える場合には、誘電損失が大きくなり好ましくない。したがって、 CaO 量 x は $0.005 < x \leq 0.22$ の範囲が好ましい。

【0044】又、試料番号3のように、 Re_2O_3 量 α が0.001未満の場合には、平均寿命時間が極端に短くなり好ましくない。一方、試料番号4のように Re_2O_3 量 α が0.10を超える場合には、温度特性がB特性/X7R特性を満足せず、平均寿命時間が短くなり好ましくない。したがって、 Re_2O_3 量 α は $0.001 \leq \alpha \leq 0.10$ の範囲が好ましい。

【0045】又、試料番号5のように、 MgO 量 β が0.001未満の場合には、電圧印加による容量変化率が大きく、温度特性がB特性/X7R特性を満足しなくなり好ましくない。一方、試料番号6のように、 MgO の添加量 β が0.12を超える場合には、焼結温度が高くなって平均寿命時間が極端に短くなり好ましくない。したがって、 MgO 量 β は $0.001 \leq \beta \leq 0.12$ の範囲が好ましい。

【0046】又、試料番号7のように、 MnO 量 γ が0.001以下の場合には、比抵抗が低く、平均寿命時間が極端に短くなり好ましくない。一方、試料番号8のように、 MnO 量 γ が0.12を超える場合には、平均寿命時間が極端に短くなり好ましくない。したがって、 MnO 量 γ は $0.001 < \gamma \leq 0.12$ の範囲が好ましい。

【0047】又、試料番号9、10のように、 $(Ba, Ca)/Ti$ 比 m が1.000以下の場合には、温度特性がB特性/X7R特性を満足せず、比抵抗が低くなり、さらに高温負荷試験では電圧印加すると即短絡不良となるため好ましくない。一方、試料番号11のように、 $(Ba, Ca)/Ti$ 比 m が1.035を超える場合には、焼結性が不足して平均寿命時間が極端に短くなり好ましくない。したがって、 $(Ba, Ca)/Ti$ 比

m は $1.000 < m \leq 1.035$ の範囲が好ましい。

【0048】又、試料番号12、13のように、第1及び第2の副成分の量が0の場合、焼結が不十分であり、比抵抗が低く、さらに高温負荷試験では電圧印加すると即短絡不良となるため好ましくない。一方、試料番号14、15のように、第1及び第2の副成分の量が5.0重量部を超える場合には、ガラス成分に基づく二次相の生成が増大し、温度特性がB特性/X7R特性を満足せず、平均寿命時間が極端に短くなり好ましくない。したがって、第1又は第2の副成分のどちらか一方の含有量は0.2~5.0重量部の範囲が好ましい。

【0049】又、チタン酸バリウムカルシウム中に不純物として含まれるアルカリ金属酸化物の含有量を0.02重量%以下としたのは、試料番号16のように、アルカリ金属酸化物の含有量が0.02重量%を超える場合には、平均寿命時間が短くなるからである。

【0050】なお、試料番号17のように、チタン酸バリウムカルシウムの平均粒径が $0.7 \mu m$ を越える場合には、平均寿命時間が54時間とやや悪い。一方、試料番号18のように、チタン酸バリウムカルシウムの平均粒径が $0.1 \mu m$ 未満の場合には、誘電率が1050とやや小さい。したがって、チタン酸バリウムカルシウムの平均粒径は $0.1 \sim 0.7 \mu m$ の範囲がより好ましい。

【0051】（実施例2）まず、実施例1と同様にし、出発原料として TiO_2 、 $BaCO_3$ 及び $CaCO_3$ を準備し、混合粉碎した後、 $1000^\circ C$ 以上の温度で加熱して、表1に示す9種類のチタン酸バリウムカルシウムを合成した。なお、原料の粒子径は走査型電子顕微鏡で観察し、その平均粒径を求めた。又、第3の副成分として SiO_2 を準備した。

【0052】次に、チタン酸バリウムカルシウムの $(Ba, Ca)/Ti$ モル比 m を調整するための $BaCO_3$ あるいは TiO_2 、及び純度99%以上の Y_2O_3 、 Gd_2O_3 、 Tb_2O_3 、 Dy_2O_3 、 Ho_2O_3 、 Er_2O_3 、 Yb_2O_3 、 MgO 及び MnO を準備した。これらの原料粉末と第3の副成分である上記 SiO_2 粉末を表4に示す組成になるように秤量した。なお、 SiO_2 の添加量は、主成分 $[Ba_{1-x}Ca_xO]_mTiO_2 + \alpha Re_2O_3 + \beta MgO + \gamma MnO$ 100重量部に対する添加重量部数である。

【0053】

【表4】

10

20

30

40

試料 番号	[Ba _{1-x} CaxO] _m ・TiO ₂ +αRe ₂ O ₃ +βMgO+γMnO												第3の副成分 SiO ₂ (重量部)
	チタン酸バリウム カルシウムの種類	X	m	α							β	γ	
				Y ₂ O ₃	Gd ₂ O ₃	Tb ₂ O ₃	Dy ₂ O ₃	Ho ₂ O ₃	Er ₂ O ₃	Yb ₂ O ₃			
*101	A	0.003	1.01	0	0	0	0.02	0	0	0	0.02	0.005	1
*102	D	0.250	1.01	0	0	0	0.02	0	0	0	0.02	0.005	1
*103	B	0.100	1.01	0	0	0	0.0005	0	0	0	0.02	0.005	1
*104	B	0.100	1.01	0	0	0	0.11	0	0	0	0.02	0.005	1
*105	B	0.100	1.01	0	0	0	0.02	0	0	0	0.0008	0.005	1
*106	B	0.100	1.01	0	0	0	0.02	0	0	0	0.13	0.005	1
*107	B	0.100	1.01	0	0	0	0.02	0	0	0	0.02	0.0008	1
*108	B	0.100	1.01	0	0	0	0.02	0	0	0	0.02	0.13	1
*109	B	0.100	0.995	0	0	0	0.02	0	0	0	0.02	0.005	1
*110	B	0.100	1	0	0	0	0.02	0	0	0	0.02	0.005	1
*111	B	0.100	1.036	0	0	0	0.02	0	0	0	0.02	0.005	1
*112	B	0.100	1.01	0	0	0	0.02	0	0	0	0.02	0.005	0
*113	B	0.100	1.01	0	0	0	0.02	0	0	0	0.02	0.1	0
*114	B	0.100	1.01	0	0	0	0.02	0	0	0	0.02	0.005	5.5
*115	E	0.100	1.01	0	0	0	0.02	0	0	0	0.02	0.005	1
116	H	0.100	1.01	0	0	0	0.02	0	0	0	0.02	0.005	1
117	I	0.100	1.01	0	0	0	0.02	0	0	0	0.02	0.005	1
118	G	0.100	1.025	0.025	0	0	0	0	0	0	0.02	0.005	1
119	G	0.100	1.02	0	0.08	0	0	0	0	0	0.05	0.008	4
120	G	0.100	1.015	0	0	0.05	0	0	0	0	0.05	0.005	3
121	B	0.100	1.01	0	0	0	0	0.02	0	0	0.02	0.05	2
122	B	0.100	1.01	0	0	0	0	0	0.02	0	0.02	0.05	1
123	C	0.200	1.005	0	0	0	0	0	0	0.03	0.02	0.05	1
124	C	0.200	1.005	0.005	0	0	0.02	0	0	0	0.02	0.005	1
125	F	0.080	1.015	0.005	0.015	0	0	0	0	0	0.02	0.005	1
126	F	0.080	1.015	0	0	0	0.02	0	0	0	0.02	0.005	0.5

* 印は本発明の範囲外

【0054】その後、実施例1と同様にして、積層セラミックコンデンサを作製した。なお、作製した積層セラミックコンデンサの寸法形状は、実施例1と同様である。そして、実施例1と同様にして電気的特性を測定し

た。その結果を表5に示す。

【0055】

【表5】

試料 番号	焼成 温度 (°C)	誘電率	誘電 損失 $\tan \delta$ (%)	容量変化率	容量温度変化率		比抵抗 ρ $\text{Log } \rho$ ($\Omega \cdot \text{cm}$)	絶縁破壊電圧 DC (kV/mm)	平均寿命 時間 (h)
				$\Delta C \%$	$\Delta C/C20^\circ\text{C}$	$\Delta C/C25^\circ\text{C}$			
				DC 5Kv/mm	-25~+85°C (%)	55~+125°C (%)			
*101	1300	1340	3.0	-68	-9.8	-15.4	13.1	15	4
*102	1250	1110	9.4	-33	-4.5	-6.7	13.2	14	21
*103	1250	2410	2.1	-57	-1.7	-10.6	13.3	14	1
*104	1250	1250	2.9	-57	-18.2	-13.5	13.5	15	11
*105	1250	2610	2.5	-65	-15.5	-25.1	11.5	11	13
*106	1350	1820	2.7	-48	-7.9	-15.1	13.1	15	1
*107	1250	1910	2.2	-56	-9.2	-15.3	11.2	14	14
*108	1250	1700	2.4	-54	-14.1	-20.1	11.4	14	7
*109	1250	2050	4.5	-59	-12.3	-19.2	11.2	9	-
*110	1250	1980	2.8	-63	-12.5	-17.2	11.7	8	-
*111	1300	2070	3.1	-52	-9.0	-14.1	12.4	8	2
*112	1350	1530	3.5	-44	-8.7	-13.5	11.1	11	-
*113	1350	1510	3.9	-47	-8.7	14.0	11.3	8	-
*114	1200	1720	2.8	-49	-15.2	-29.8	13.2	14	4
*115	1250	1710	2.2	-59	-15.1	-16.5	13.1	14	10
116	1250	2900	1.7	-52	-4.8	-6.5	13.2	13	62
117	1150	1130	2.1	-31	-10.2	-14.9	13.3	15	190
118	1175	1400	2.1	-34	-9.4	-14.2	13.4	15	89
119	1150	1270	2.4	-34	-8.7	-14.1	13.2	14	109
120	1175	1270	2.3	-35	-9.3	-14.3	13.1	14	100
121	1200	1910	2.0	-43	-8.8	-13.5	13	15	84
122	1250	2030	2.1	-41	-7.9	-13.2	13.3	14	92
123	1250	1410	2.3	-35	-8.1	-11.8	13.1	14	115
124	1250	1420	2.4	-30	-7.9	-11.0	13	14	132
125	1175	1270	2.1	-33	-9.8	-14.3	13.2	15	89
126	1175	1310	2.0	-31	-9.2	-13.7	13.2	15	98

*印は本発明の範囲外

- : 測定不能

【0056】又、得られた積層セラミックコンデンサの断面を研磨し化学エッチングして、誘電体セラミックのグレイン径を走査型電子顕微鏡で観察したところ、本発明の範囲内の試料においては、いずれも原料であるチタン酸バリウムカルシウムの粒子径とほとんど同じであった。

【0057】表1、表4、表5から明らかなように、本発明による積層セラミックコンデンサでは、温度に対する静電容量の変化率が $-25^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$ の範囲でJIS規格に規定するB特性規格を満足し、 $-55^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$ の範囲内でEIA規格に規定するX7R特性規格を満足する。しかも、5kV/mmのDC電圧を印加した場合の容量変化率が5%以内と小さく、薄層での使用に際しても静電容量の変化が小さい。さらに、高温負荷試験での平均寿命時間は62時間以上と長く、焼成温度も1250°C以下の温度で焼成可能である。

【0058】ここで、本発明の組成限定理由について説明する。 $[\text{Ba}_{1-x}\text{Ca}_x\text{O}]_m\text{TiO}_2 + \alpha\text{Re}_2\text{O}_3 + \beta\text{MgO} + \gamma\text{MnO} + \text{第3の副成分}$ (但し、 Re_2O_3 は、 Y_2O_3 、 Gd_2O_3 、 Tb_2O_3 、 Dy_2O_3 、 Ho_2O_3 、 Er_2O_3 及び Yb_2O_3 の中から選ばれる少なくとも1種以上であり、 α 、 β 及び γ はモル比を表わす)系において、試料番号101のように、CaO量 x が0.005

以下の場合には、電圧印加による容量変化率が大きく、平均寿命時間が極端に短くなり好ましくない。一方、試料番号102のようにCaO量 x が0.22を超える場合には、誘電損失が大きくなり好ましくない。したがって、CaO量 x は $0.005 < x \leq 0.22$ の範囲が好ましい。

【0059】又、試料番号103のように、 Re_2O_3 量 α が0.001未満の場合には、平均寿命時間が極端に短くなり好ましくない。一方、試料番号104のように Re_2O_3 量 α が0.10を超える場合には、温度特性がB特性/X7R特性を満足せず、平均寿命時間が短くなり好ましくない。したがって、 Re_2O_3 量 α は $0.001 \leq \alpha \leq 0.10$ の範囲が好ましい。

【0060】又、試料番号105のように、MgO量 β が0.001未満の場合には、電圧印加による容量変化率が大きく、温度特性がB特性/X7R特性を満足せず、比抵抗が低く、平均寿命時間が短くなり好ましくない。一方、試料番号106のように、MgOの添加量 β が0.12を超える場合には、焼結温度が高くなって平均寿命時間が極端に短くなり好ましくない。したがって、MgO量 β は $0.001 \leq \beta \leq 0.12$ の範囲が好ましい。

【0061】又、試料番号107のように、MnO量 γ

が0.001以下の場合には、比抵抗が低く、平均寿命時間が極端に短くなり好ましくない。一方、試料番号108のように、MnO量 γ が0.12を超える場合には、温度特性がB特性/X7R特性を満足せず、比抵抗が低く、平均寿命時間が短くなり好ましくない。したがって、MnO量 γ は0.001< γ ≤0.12の範囲が好ましい。

【0062】又、試料番号109、110のように、(Ba, Ca)/Ti比 m が1.000以下の場合には、温度特性がB特性/X7R特性を満足せず、比抵抗が低くなり、さらに高温負荷試験では電圧印加すると即短絡不良となるため好ましくない。一方、試料番号111のように、(Ba, Ca)/Ti比 m が1.035を超える場合には、焼結性が不足して平均寿命時間が極端に短くなり好ましくない。したがって、(Ba, Ca)/Ti比 m は1.000< m ≤1.035の範囲が好ましい。

【0063】又、試料番号112、113のように、第3副成分の量が0の場合、焼結が不十分であり、比抵抗が低く、さらに高温負荷試験では電圧印加すると即短絡不良となるため好ましくない。一方、試料番号114のように、第3の副成分の量が5.0重量部を超える場合には、ガラス成分に基づく二次相の生成が増大し、温度特性がB特性/X7R特性を満足せず、平均寿命時間が極端に短くなり好ましくない。したがって、第3の副成分の含有量は0.2~5.0重量部の範囲が好ましい。

【0064】又、チタン酸バリウムカルシウム中に不純*

*物として含まれるアルカリ金属酸化物の含有量を0.02重量%以下としたのは、試料番号115のように、アルカリ金属酸化物の含有量が0.02重量%を超える場合には、平均寿命時間が短くなるからである。

【0065】なお、試料番号116のように、チタン酸バリウムカルシウムの平均粒径が0.7 μ mを越える場合には、平均寿命時間が52時間とやや悪い。一方、試料番号117のように、チタン酸バリウムカルシウムの平均粒径が0.1 μ m未満の場合には、誘電率が1130とやや小さい。したがって、チタン酸バリウムカルシウムの平均粒径は0.1~0.7 μ mの範囲がより好ましい。

【0066】(実施例3)誘電体粉末として、表1のBのチタン酸バリウムカルシウムを用いて(Ba_{0.90}Ca_{0.10})_{1.010}·TiO₂+0.02Dy₂O₃+0.02MgO+0.010MnO(モル比)の原料を準備した。これに1200~1500℃で加熱して作製した表6に示す平均粒径1 μ m以下の第1の副成分としてのLi₂O-B₂O₃-(Si, Ti)O₂系(Al₂O₃, ZrO₂を添加含有させた場合も含む)の酸化物を添加して、その他は実施例1と同様にして積層セラミックコンデンサを作製した。なお、作製した積層セラミックコンデンサの寸法形状は、実施例1と同様である。そして、実施例1と同様にして電気的特性を測定した。その結果を表7に示す。

【0067】

【表6】

試料 番号	第 1 の 副 成 分					添 加 剤	
	添加量 (重量部)	組 成 (モル%, 但しwを除く)				(重量部)	
		Li ₂ O	B ₂ O ₃	(SiwTi1-w)	w	Al ₂ O ₃	ZrO ₂
201	1	0	20	80	0.7	0	0
202	1	19	1	80	0.7	0	0
203	1	49	1	50	0.8	0	0
204	2	45	50	5	0.5	0	0
205	2	20	75	5	0.4	0	0
206	2	0	80	20	0.4	0	0
207	1.5	35	15	50	0.5	0	0
208	1.5	35	50	15	0.9	0	0
209	2	20	40	40	0.3	0	0
210	2	10	15	75	0.7	0	0
211	2	10	70	20	0.4	5	2
212	2	35	15	50	0.7	15	5
213	2	35	15	50	0.7	20	0
214	2	35	15	50	0.7	0	10
215	3	10	5	85	0.5	0	0
216	3	55	20	25	0.7	0	0
217	3	35	62	3	0.7	0	0
218	2	5	85	10	0.7	0	0
219	2	10	15	75	0.1	0	0
220	2	35	50	15	1	0	0
221	2	35	50	15	0.7	30	0
222	1	35	50	15	0.7	0	20

試料 番号	焼成 温度 (℃)	誘電率	誘電 損失 tan δ (%)	容量変化率	容量温度変化率		比抵抗 ρ	絶縁破壊電圧	平均寿命 時間 (h)
				ΔC %	ΔC/C20 %	ΔC/C25 %	Log ρ	DC	
				DC 5Kv/mm.	-25~+85℃ (%)	-55~+125℃ (%)	(Ω・cm)	(kV/mm)	
201	1250	1880	2.4	-42	-7.8	-12.5	13.0	13	81
202	1250	1870	2.4	-43	-7.6	-12.4	13.1	13	88
203	1250	1850	2.3	-42	-7.8	-12.4	13.1	13	83
204	1225	1830	2.3	-41	-7.7	-12.1	13.1	13	85
205	1225	1860	2.5	-41	-7.1	-12.1	13.0	13	84
206	1225	1840	2.4	-40	-8.1	-12.5	13.1	13	80
207	1250	1880	2.4	-43	-8.0	-11.8	13.0	13	86
208	1250	1900	2.5	-45	-8.3	-12.7	13.0	12	88
209	1225	1850	2.4	-44	-7.7	-12.3	13.1	13	83
210	1225	1870	2.4	-45	-7.9	-12.5	13.0	13	83
211	1225	1880	2.4	-44	-8.0	-12.6	13.3	14	91
212	1225	1860	2.3	-44	-8.5	-12.5	13.3	14	97
213	1225	1810	2.2	-43	-8.2	-12.4	13.4	14	95
214	1225	1780	2.2	-43	-7.5	-12.1	13.3	14	92
215	1350	1650	4.3	-42	-7.2	-11.7	11.1	12	2
216	1350	1770	4.1	-42	-7.4	-11.8	11.4	10	7
217	1300	1580	3.5	-41	-7.3	-11.3	11.6	11	26
218	1300	1870	3.4	-44	-7.8	-11.8	11.8	11	18
219	1350	1830	4.7	-44	-7.7	-12.1	11.1	11	4
220	1300	1910	3.9	-45	-8.1	-12.7	12.4	12	22
221	1350	1880	4.7	-44	-7.9	-12.6	10.8	12	1
222	1350	1920	5.6	-45	-8.3	-13.4	10.7	12	2

【0069】表6、7から明らかなように、図4に示す $\text{Li}_2\text{O}-\text{B}_2\text{O}_3-(\text{Si}_w\text{Ti}_{1-w})\text{O}_2$ 系の酸化物の三元組成図のA ($x=0, y=20, z=80$)、B ($x=19, y=1, z=80$)、C ($x=49, y=1, z=50$)、D ($x=45, y=50, z=5$)、E ($x=20, y=75, z=5$)、F ($x=0, y=80, z=20$) (但し、 x, y, z はモル%)で示される各点を結ぶ直線で囲まれた領域の内部又は線上にある酸化物が添加された試料番号201~210のものは、誘電率が1830以上と大きく、温度に対する静電容量の変化率が $-25^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$ での範囲でJIS規格に規定するB特性規格を満足し、 $-55^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$ での範囲内でEIA規格に規定するX7R特性規格を満足する。しかも、5kV/mmのDC電圧を印加した場合の容量変化率が45%以内と小さく、薄層での使用に際しても静電容量の変化が小さい。さらに、高温負荷試験での平均寿命時間は80時間以上と長く、焼成温度も1250°C以下の温度で焼成可能である。

【0070】これに対して、 $\text{Li}_2\text{O}-\text{B}_2\text{O}_3-(\text{Si}, \text{Ti})\text{O}_2$ 系の酸化物が上記組成範囲外の場合には、試料番号215~220のように、焼結不足となるか、焼結してもめっきにより電気特性が低下し、高温負

荷試験での平均寿命時間が短くなる。

【0071】又、試料番号211~214のように、 $\text{Li}_2\text{O}-\text{B}_2\text{O}_3-(\text{Si}, \text{Ti})\text{O}_2$ 系の酸化物に Al_2O_3 、 ZrO_2 を含有させることで、比抵抗を高めることができるが、試料番号221、222のように、 Al_2O_3 の添加量が20重量部を越えるか、又は ZrO_2 の添加量が10重量部を越えると、焼結不足となって高温負荷試験での平均寿命時間が短くなる。

【0072】(実施例4)誘電体粉末として、表1のBのチタン酸バリウムカルシウムを用いて($\text{Ba}_{0.90}\text{Ca}_{0.10}\text{O}$) $\cdot \text{TiO}_2 + 0.02\text{Gd}_2\text{O}_3 + 0.05\text{MgO} + 0.010\text{MnO}$ (モル比)の原料を準備した。これに1200~1500°Cで加熱して作成した表8に示す平均粒径1 μm 以下の第2の副成分としての $\text{Al}_2\text{O}_3-\text{MO}-\text{B}_2\text{O}_3$ 系の酸化物を添加して、その他は実施例1と同様にして積層セラミックコンデンサを作製した。なお、作製した積層セラミックコンデンサの寸法形状は、実施例1と同様である。そして、実施例1と同様にして電気的特性を測定した。その結果を表9に示す。

【0073】

【表8】

試料 番号	第 2 の 副 成 分									
	添加量 (重量部)	組 成 (モ ル %)								B2O3
		Al2O3	MO							
			BaO	CaO	SrO	MgO	ZnO	MnO	合計	
301	1	1	5	5	0	0	0	4	14	85
302	1	20	8	0	0	0	2	0	10	70
303	1	30	6	10	2	2	0	0	20	50
304	1	40	0	30	0	0	5	15	50	10
305	1	20	0	30	0	0	10	30	70	10
306	1	1	0	5	5	24	5	0	39	60
307	1	15	10	0	0	0	3	2	15	70
308	1	10	10	15	0	5	0	5	35	55
309	1	20	0	30	5	0	3	2	40	40
310	1	30	5	35	5	0	5	0	50	20
311	1	5	10	0	0	0	0	0	10	85
312	1	30	5	5	0	0	0	0	10	60
313	1	40	20	0	0	0	3	2	25	35
314	1	60	30	0	0	0	3	2	35	5
315	1	5	15	35	10	0	3	2	65	30
316	1	0	15	15	0	0	0	0	30	70

【0074】

【表9】

試料 番号	焼成 温度 (°C)	誘電率	誘電 損失 tan δ (%)	容量変化率	容量温度変化率		比抵抗 ρ Log ρ (Ω・cm)	絶縁破壊電圧 DC (kV/mm)	平均寿命 時間 (h)
				ΔC %	ΔC/C20 %	ΔC/C25 %			
				DC	-25~+85°C	-55~+125°C			
				5Kv/mm	(%)	(%)			
301	1250	1860	2.4	-43	-7.2	-10.9	13.2	13	87
302	1250	1870	2.4	-43	-7.3	-11.1	13.1	13	87
303	1250	1900	2.5	-45	-8.1	-12.2	13.2	13	84
304	1250	1880	2.4	-45	-7.8	-12.2	13.2	13	88
305	1250	1890	2.4	-43	-8.0	-12.3	13.2	13	92
306	1250	1850	2.3	-43	-7.9	-12.1	13.2	14	88
307	1250	1870	2.5	-44	-7.5	-11.9	13.2	13	90
308	1250	1880	2.5	-45	-7.9	-12.2	13.3	13	88
309	1250	1790	2.3	-43	-7.3	-11.8	13.2	14	92
310	1250	1830	2.3	-42	-8.0	-12.1	13.2	13	87
311	1350	1780	3.7	-41	-7.8	-11.8	11.5	11	3
312	1350	1560	4.5	-41	-7.1	-11.4	10.9	10	2
313	1350	1630	5.1	-43	-7.8	-11.7	11.1	10	1
314	1350	1810	3.5	-48	-8.4	-12.1	11.2	11	2
315	1350	1650	5.7	-44	-7.7	-11.9	11.1	11	4
316	1250	1820	4.8	-47	-8.1	-12.5	11.4	12	5

【0075】表8、表9から明らかなように、図5に示す Al_2O_3 -MO- B_2O_3 系の酸化物の三元組成図のA ($x=1$, $y=14$, $z=85$)、B ($x=20$, $y=10$, $z=70$)、C ($x=30$, $y=20$, $z=50$)、D ($x=40$, $y=50$, $z=10$)、E ($x=20$, $y=70$, $z=10$)、F ($x=1$, $y=39$, $z=60$) (但し、 x 、 y 、 z はモル%)で示される各点を結ぶ直線で囲まれた領域の内部又は線上にある酸化物が添加された試料番号301~310のものは、誘電率が1790以上と大きく、温度に対する静電容量の変化率が-25°C~+85°Cでの範囲でJIS規格に規定するB特性規格を満足し、-55°C~125°Cでの範囲内でEIA規格に規定するX7R特性規格を満足する。しかも、5kV/mmのDC電圧を印加した場合の容量変化率が4.5%以内と小さく、薄層での使用に際しても

静電容量の変化が小さい。さらに、高温負荷試験での平均寿命時間は8.4時間以上と長く、焼成温度も1250°C以下の温度で焼成可能である。

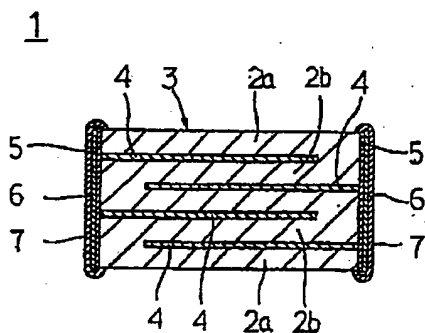
【0076】これに対して、 Al_2O_3 -MO- B_2O_3 系の酸化物が上記組成範囲外の場合には、試料番号311~316のように、焼結不足となるか、焼結してもめっきにより電気特性が低下し、高温負荷試験での平均寿命時間が短くなる。

【0077】なお、上記実施例1~4で得られた本発明の範囲内の試料について、その誘電体セラミックスの粒子を透過型電子顕微鏡で分析した結果、いずれの試料においてもRe成分(但し、Reは、Y、Gd、Tb、Dy、Ho、Er及びYbの中から選ばれる少なくとも1種以上)が粒界近傍および粒界に拡散したコア・シェル構造を取っていることが確認された。

【発明の効果】以上の説明で明らかなように、本発明によれば、積層セラミックコンデンサの誘電体セラミック層が還元雰囲気中で焼成しても還元されず、半導体化しない誘電体磁器組成物から構成されているので、電極材料として卑金属であるニッケル又はニッケル合金を用いることができ、しかも1250℃以下と比較的低温で焼成可能であるため、積層セラミックコンデンサのコストダウンを図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【图 1】

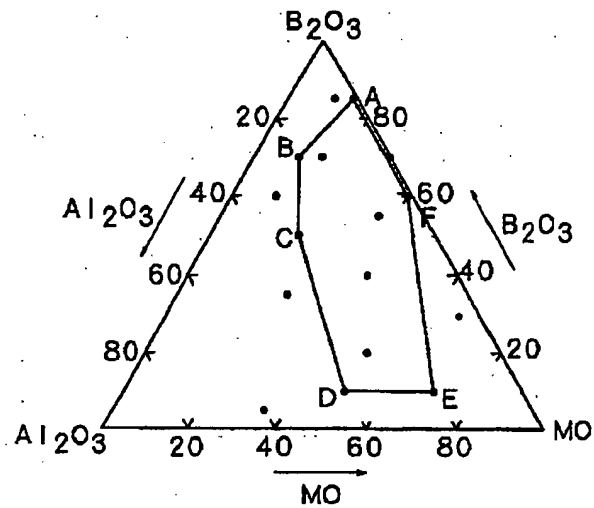


【図5】 $Al_2O_3-MO-B_2O_3$ 系の酸化物の三元組成図である。

- 1 積層セラミックコンデンサ
- 2 a、2 b 誘電体セラミック層
- 3 セラミック積層体
- 4 内部電極
- 5 外部電極
- 6、7 めっき層

A cross-sectional view of a substrate 2b, which is a rectangular block with a stippled texture. A central layer 4 is shown within the substrate, indicated by a line pointing to it from the right.

【図 5】



フロントページの続き

(72)発明者 浜地 幸生
京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式
会社村田製作所内

F ターム(参考) 4G031 AA02 AA03 AA04 AA05 AA06
AA07 AA08 AA11 AA12 AA19
AA26 AA28 AA29 AA30 AA39
BA09 CA03
5E082 AA01 AB03 BC39 EE04 EE23
EE35 FF05 FG06 FG26 FG46
FG54 GG10 GG11 GG28 PP03
PP09
5G303 AA01 AB06 AB11 AB14 BA12
CA01 CB01 CB02 CB03 CB06
CB16 CB17 CB18 CB30 CB32
CB35 CB38 CB40 CB41 CB43